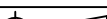


△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数		
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—				
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—				
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）					
△×1	ホルド 範囲追加	20.10.07	R. H.			OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		V S - T H V 0 5 - 1 5 0 C 0 / S					
△×2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.			T. A.	H. M.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME					OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1							DATE	' 17.11.08	DRAW NO.	O D T C 0 5 7 8 A 3
				TOLERANCES A B C S														